## 多価イオン照射後の固体表面観察用 ビームラインの改造と予備実験 電子物性工学科 大谷研究室 大森啓章

1:研究目的

多価イオンは固体表 面に接近するに従い表 面から多数の電子を捕 獲し,自動電離・光子 放出を行いながら脱励 起していく。この時, していく。この時, の内部でして二次粒 子を放出し,格子欠損 を作ると考えられてい る。

この時にできる固体 表面の欠損を

・空気に曝さない

・速やかに観察する

ために,ビームラインに走査型トンネル顕微鏡(以下,STM)を接続して観察したい。 このため,本研究は

:多価イオン源に設置されているビームラインの改造

:ビームライン脇に設置したSTMで明瞭な像を得る事を目的とした。

## 2:実験装置の構成

実際に製作した実験装置の構成と実際に製作した装置 を図2に示す。EBITでつくり出されビームラインへ導か れた多価イオンは衝突槽(図3)にある二次電子増倍管 とサンプルフォルダーに穿たれている 4mmの穴を用 いて衝突槽の中央を通るように調節される。その後,固 体表面がサンプルホルダーに取り付けられ,多価イオン を照射されて試料が作られる。この試料をビームライン に接続されているSTMへ真空中の中を試料移送器(図 4)を用いて搬送していく。



衝突槽と接続されているSTMとの間にはベローが挟ま れており,またベローを支える支柱にも両端に除振材を

図2:実験装置の構成

取り付けられている。これによってビームラインからくる振動を減衰するようになっている。





図3:衝突槽

## 3:予備実験

次にビームライン脇において固体表面を観察 する際に明瞭なSTM像を得る為に行った予備実験 を報告する。ビームライン脇に設置されたSTMで 雑音を測定した所,図5のような雑音が得られ た。

図5に見られるように,50Hz付近における 雑音強度が32pA/ Hz,100Hz付近に おける雑音強度が25pA/ Hzとなってい る。STMでの観察ではこれらの電気的/音響的雑 音によって,原子像が見えなくなってしまうた め,雑音を低減する手段を講じる必要が有る。



図4:試料移送器



まず,電気的な雑音の低減として行った対策のうちから蛍光燈の消灯,STM観測窓のアルミ箔による被覆とアースの切断による雑音の変化を見てみる(図6,7,8,9)。



図6と7を比べてみると蛍光燈を消した方の雑音はつけていた時の雑音に比較して減少してい るのが分かる。しかし,実験室内をいつも消灯しておくわけにはいかないのでこの雑音はどこを 経由してSTMに乗っているかを考えてみた所,一番疑わしい所はSTMの観測窓であった。そこで STMの観測窓にすべてアルミ箔をかぶせて雑音を測定してみた。(図8,9)



STM窓のアルミ箔による被覆では50Hz付近において約4pA/ Hzの減少が見られた。 また,他の周波数帯においても雑音の減少が見られた。これから,STMの観測窓を通して電気的 雑音が入っていたと考えられる。

次に,電気的な雑音の発生源としてSTM制御用PCがあげられる。このためPCのアースを取る 事による雑音の変化を見てみた(図10,11)。



アースを接続する事によるノイズの変化では5 0 Hz付近で約26 p A / H z の増加が見られ た。

これはSTMの近くを通っていたアースから雑音が 放射されてしまったためと考えられる。

これらの電気的雑音対策を組み合わせた結果, STMで観測される雑音を図12まで低減する事が 出来た。



音響的雑音

音響的雑音の対策としてロータリーポンプ(以下、RP)除振台(図13)を作製しRPをのせる事によって音響的雑音の低減を図った。その結果,STMで計測される雑音は図14まで低減する事が出来た。



以上の電気的・音響的処置をSTMに施した結 果,HOPGの原子像(図15)を得る事が出来た。

図13:ロータリーポンプ用除振台





120

図 1 5 : HOPG

4:まとめ

◇ 真空中で試料を作製するための試料作製用サンプルフォルダーと試料移送器の作製をおこなった。

33

◇ STMをEBITに接続されたビームライン脇で運用するため観測電気的・音響的雑音の低減を図 り,HOPGの原子像を得る事が出来た。

5:今後の予定

◇現在ビームライン脇に設置されているSTMをSTM専用の除振台に載せてビームラインに接続する。

◇接続したSTMを用いて衝突槽内で多価イオンを照射した固体表面を観察する。

参考文献:走査型トンネル顕微鏡(編著:御子柴宣夫他出版:電子情報通信学会)